

半揮発性化合物の分析に 最適なプレミアム製品を「20%オフ」で！



SCIENTISTS' CHOICE AWARDSに選ばれたRxi-SVOCmsカラム、業界をリードするTopazライナーを用いることで、半揮発性化合物をより正確、確実、効率的に分析できます。これらの優れたカラムとライナーで今すぐコストを節約し、ラボの生産性向上にお役立てください。

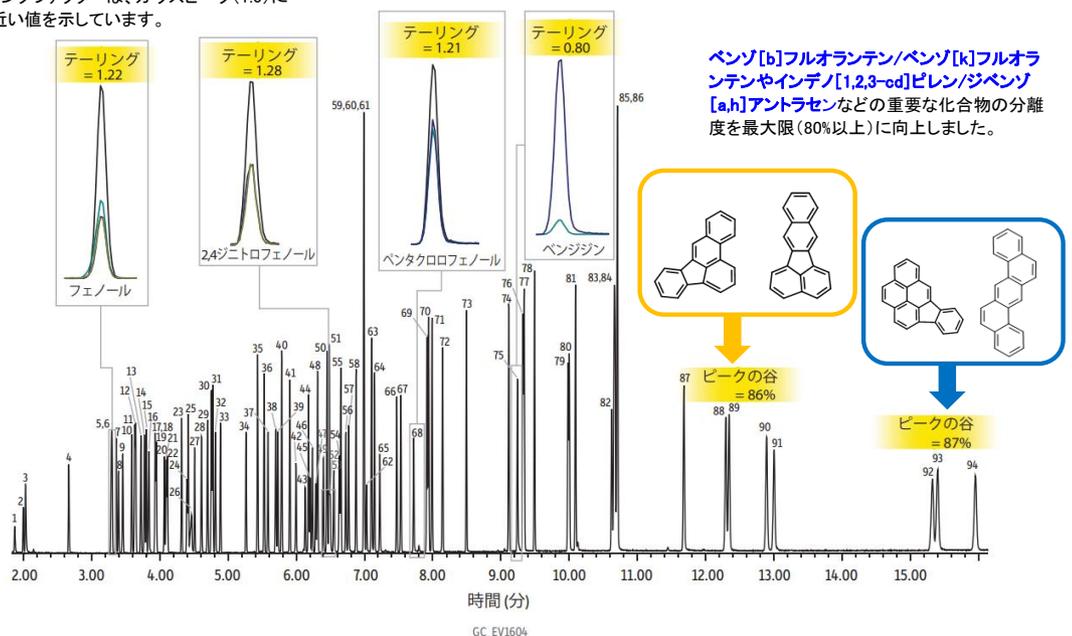
今すぐ発注して20%節約しましょう
期限は2023年12月28日受注分まで

SCIENTISTS' CHOICE AWARDSに選ばれたRxi-SVOCmsカラム

Point!

- 不活性度の向上
検量線の安定性の改善
機器稼働時間の向上
- 分離能の向上
ピーク積分がより正確に
良好なデータ品質
機器稼働時間の向上
- カラム寿命の向上
カラムトリミングの削減
機器稼働時間の向上
- 一貫したカラム間性能

フェノール、2,4-ジニトロフェノール、ペンタクロロフェノール、ベンジジンなどの問題となる化合物のテーリングファクターは、ガウスピーク(1.0)に非常に近い値を示しています。



Rxi-SVOCms GCカラムが「20%オフ！」

内径	長さ	膜厚	限界温度	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格
0.15 mm	20 m	0.15 μm	to 340/340 °C	46616	¥93,900	¥75,120
0.18 mm	20 m	0.18 μm	to 340/340 °C	46602	¥93,900	¥75,120
		0.36 μm	to 330/340 °C	46604	¥93,900	¥75,120
0.25 mm	15 m	0.25 μm	to 340/340 °C	16620	¥65,600	¥52,480
	30 m	0.25 μm	to 340/340 °C	16623	¥109,500	¥87,600
			0.50 μm	to 330/340 °C	16638	¥109,500
0.32 mm	30 m	0.25 μm	to 340/340 °C	16624	¥113,700	¥90,960
		0.50 μm	to 330/340 °C	16639	¥113,700	¥90,960

ガードカラム付き

価格は税抜きです

内径	長さ	膜厚	Rxiガード 長さ	限界温度	Cat.No.	価格	キャンペーン 価格
0.25 mm	15 m	0.25 μm	10 m	to 340/340 °C	16620-375	¥114,400	¥91,520
	30 m	0.25 μm	5 m	to 340/340 °C	16623-371	¥154,500	¥123,600
			0.50 μm	5 m	to 330/340 °C	16638-371	¥154,500

※Rxiガードと分離カラムはSiltite Connectorで接続済み



Agilent/Thermo Split (cat.# 23305)



Agilent/Thermo Splitless (cat.# 23303)

Topaz 注入口ライナーは微量レベルのパフォーマンスを確保します

- 優れた不活性化が分解を最小限に抑え、微量分析の正確な試験を実現
- 厳格な製造工程と QC テストにより、全ての化合物で優れた信頼性を提供
- 比類のない清浄度により、稼働時間とラボのスループットを最大化

よくあるご質問: アミン類を分析したいのですが、塩基不活性化処理ライナーとTopazライナーどちらを選べばいいですか？

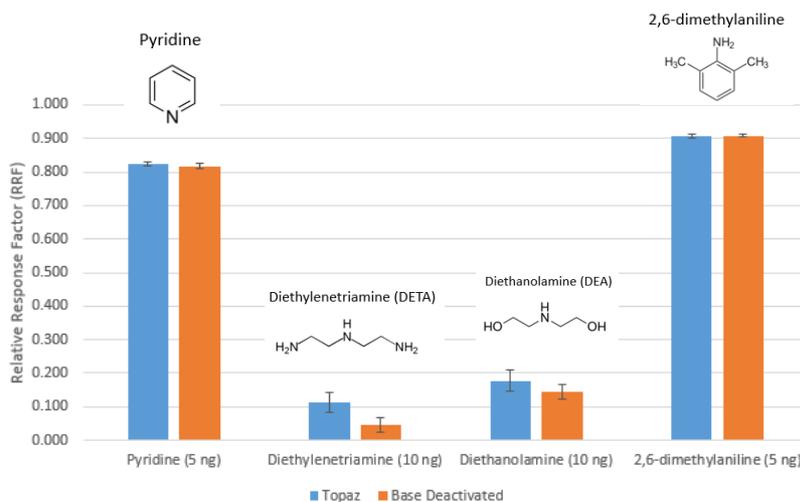
答え

Topazライナーを推奨します。

塩基不活性化処理ライナーは、塩基性化合物の吸着を抑えるための特別な不活性化処理をしたライナーですが、

Topazライナーは、同等もしくはそれ以上の結果が得られます。

トラブルを未然に防ぐためにTopazライナーを標準装備しましょう



人気のAgilent/Thermo用 Topaz注入口ライナーが「20%オフ！」

価格は税抜きです

スプリット注入 Agilent GC スプリット/スプリットレス注入口用	内径	Cat.No.	入数	価格	キャンペーン 価格
RESTEK	4.0 mm プレシジョン、ウール入り	23305	5本	¥16,800	¥13,440
	6.3 mm x 78.5 mm				
スプリットレス注入 Agilent GC スプリット/スプリットレス注入口用	内径	Cat.No.	入数	価格	キャンペーン 価格
RESTEK	4.0 mm シングルテーパー、ウール入り	23303	5本	¥18,200	¥14,560
	6.5 mm x 78.5 mm				

RESTEK
Pure Chromatography

Restek株式会社
お問い合わせは、
RestekTokyo@restek.com
www.restek.com

Restekの特許および商標は、Restek Corporationの所有物です。(全リストについては www.restek.com/Patents-Trademarksを参照)Restekの文献またはウェブサイトにあるその他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。Restek登録商標は米国で登録されており、他の国でも登録されている可能性があります。